# METHOD OF SENDING-AND RECEIVING SIGNAL IN LAMINATED SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent number:

JP2262357

**Publication date:** 

1990-10-25

Inventor:

AMAMIYA YOSHIHITO; IWATA ATSUSHI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

H01L31/10; H01L27/00; H01L31/12; H01L31/10;

H01L31/10; H01L27/00; H01L31/12; H01L31/10; (IPC1-

7): H01L31/10; H01L27/00; H01L31/12

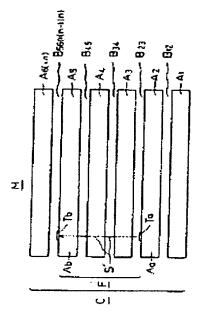
- european:

Application number: JP19890084496 19890403 Priority number(s): JP19890084496 19890403

Report a data error here

#### Abstract of JP2262357

PURPOSE:To make delay time of signal negligibly small and eliminate the need of difficult processing by transmitting and receiving signals between the 1st and 2nd semiconductor substrate or layers by the use of signal light which is emitted from a semiconductor light emitting element provided on one side of a laminated substance to a semiconductor photodetector provided on the other side of the laminated substance. CONSTITUTION: A laminated layer semiconductor device M is equipped with a laminated substance C in such a way as to allow a plurality of semiconductor substrates or layers A1-An, i.e., more than three substrates or layers where semiconductor elements or circuits are formed or loaded to be laminated in the above laminated substance. When signals are transmitted or received among more than two required places, i.e., the 1st and 2nd semiconductor substrates or layers Aa an Ab which are not adjacent to each other in the above device M, a semiconductor light emitting element from which signal light S' loaded with the foregoing signal is emitted is provided on one side Aa out of the above mentioned 1st and 2nd semiconductor substrates or layers Aa and Ab. On the other hand, a semiconductor photodetector which receives the above signal light S' is provided on the other side Ab. Then the above signal light S' from the semiconductor light emitting element is emitted to the foregoing semiconductor photodetector after making signal light S' penetrate a region F between the above light emitting element and photodetector of the laminated substance C.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-262357

@Int. Cl. 5 H 01 L 27/00 // H 01 L 31/10

識別記号 庁内整理番号 四公開 平成2年(1990)10月25日

301 S 7514-5F 7733-5F

7733-5F H 01 L 31/10 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

Z

会発明の名称

積層半導体装置における信号授受方法

②特 頭 平1~84496

**29**出 願 平1(1989)4月3日

個発 明 者 好

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

72)発

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会补内

日本電信電話株式会社 勿出 願 人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

弁理士 田中 正治

1. 発明の名称 積層半導体装置における信

## 2. 特許請求の範囲

半導体素子乃至回路を形成乃至搭載している 3以上の複数個の半導体基板乃至層が積層され ている積層体を有する積層半導体装置において、 上記複数の半導体基板乃至層中の互に隣接し ていない所要の2つ以上の第1及び第2の半導 体基板乃至函聞の信号の授受を、上記第1及び 第2の半導体基板乃至最中の一方からの信号を 上記第1及び第2の半導体基板乃至層中の他方 に伝送させる態様で行わせるにつき、・・

上記第1及び第2の半導体基板乃至層中の一 方に、上記信号を乗せた信号光を発生する半導 体発光素子を設け、

上配第1及び第2の半導体基板乃至顕中の他 方に、上記信号光を受光し得る半導体受光素子。

上記半導体発光素子として、上記信号光が上

記積度体の上記半導体発光素子及び上記半導体 受光素子間の領域の光吸収端よりも長い波長を 有する光で得られる発光素子を用い、

上記半導体発光素子からの信号光を、上記半 導体受光素子に、上配積層体の上記半導体発光 茶子及び上記半導体受光素子間の領域を透過さ せて入射させることを特徴とする節風半導体装 醒における信号授受方法。

### 3. 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、半導体素子乃至回路を形成乃至搭載 している3以上の複数個の半導体基板乃至層が 積層されている簡麗体を有する簡陋半導体装置 において、その複数の半導体基板乃至層中の互 に隣接していない所要の2つ以上の第1及び第 2 の半導体基板乃至層間の信号の投受を、第 1 及び第2の半導体基板乃至額中の一方からの信 号を第1及び第2の半導体基板乃至層中の他方 に伝送させる態様で行わせる、積層半導体装置 における信号授受方法に関する。

#### 【従来の技術】

従来、第2図に示すような、半導体素子乃至 図路を形成乃至搭級している複数の図(ただし、 n は3以上の整数)の半導体基板乃至緩A 1 、 A 2 ………A n が、空気などの気体、シリコン 酸化物、合成倒断などの固体などでなる絶縁層 B 12、 B 23……… B (n-1)nを介して、順次積層 されている後層体Cを有する積層半導体装置M が提案されている。

Tbとの間に金属配線Wabが延長しているので、 半導体基板乃至層Aa及びAb間の信号Sの授 受を、半導体基板乃至層Aaからの信号Sを半 導体基板乃至層Abに伝送させる態様で行わせ ることができる。

#### 【発明が解決しようとする課題】

また、第4図に示す従来の積層半導体装置における信号授受方法の場合、半導体基板乃至脳 Aaの信号出力端下aと半導体基板乃至層Ab すなわち、第3図及び第4図に示すように、 半導体器板乃至腐A。上に、それからの信号S を出力する信号出力端下。を設ける。

また、半導体器板Ab上に、信号Sを入力し得る信号入力端Tbを設ける。

以上が、従来提案されている積層半導体装置 における信号授受方法である。

このような機器半導体装置における信号接受方法によれば、半導体基板乃至層Aaの信号出力端下aと半導体基板乃至層Abの信号入力端

よって、本発明は、上述した欠点のない、新 銀な積陽半導体装置における信号投受方法を提 案せんとするものである。

#### 【課題を解決するための手段】

本発明による積層半導体装置における信号投受方法は、

(イ) ①第2 図で上述した従来の積縮半導体装置における信号授受方法の場合と同様の、半導体素子乃至回路を形成乃至搭載している3 以上の複数個の半導体基板乃至層が積磨されている積層体を有

する積圧半導体装置において、

- ②第3 図及び第4 図で上述した従来のの 日本のはのでは、上記をはいる。 日本のは、1 ののでは、1 のので
- (ロ) ①上記第1及び第2の半導体基板乃至陽中の一方に、上記信号を乗せた信号光を発生する半導体発光素子を設け、また、
  - ②上記第1及び第2の 半導体基板乃至層中の他方に、上記信号光を受光し得る 半導体受光素子を設け、この場合、
  - ②上記半導体発光素子として、上記信号 光が上記積置体の上記半導体発光素子

及び上記半導体受光素子間の領域の光 吸収増よりも長い波長を有する光で得 られる発光素子を用い、そして、

②上記半導体発光素子からの信号光を、 上記半導体受光素子に、上記機関体の 上記半導体発光素子及び上記半導体受 光素子間の領域を透過させて入射させる。

#### 【作用・効果】

このため、第3回及び第4回で上述した従来の積勝半導体装置における借身授受方法の場合

と 岡様に、第1及び第2の半導体基板乃至層間の 日号の授受を、第1及び第2の半導体基板乃至層中の一方からの信号を第1及び第2の半導体基板乃至層中の他方に伝送させる起様で行わせることができる。

にはいい、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 ないのでは、 ないないのでは、 ないのでは、 ないのでは、

述した困難を伴う処理を必要としない。 · 【実施例】

次に、第1回を伴って本発明による積層半導体装置における信号授受方法の実施例を述べよう。

第1回において、第2回~第4回との対応部分には同一符号を付し、詳細説明は省略する。

特開平2-262357(4)

からの信号Sを他方の半導体基板乃至層 A b に 伝送させる曖様で行わせるにつき、次の方法を とる。

すなわち、半導体基板乃至層A<sub>A</sub>上に、それからの信号Sを乗せた信号光S'を発生する半導体発光素子Gを設け、一方、半導体基板乃至層A<sub>A</sub>上に、半導体発光素子Gが発生する信号光S'を受光し得る半導体受光素子Hを設ける。

ける信号授受方法によれば、半導体基板乃至勝 Aaに設けられた半導体発光素子Gが、半導体 基板乃至暦Aaからの信号Sを乗せた信号光 がを発生し、また、半導体基板乃至暦Aaに設けられ半導体受光素子Hが、半導体発光素子 からの信号光Sがを見せている。

世で、第1回回に示すす本発明による秘密半導体装置における信号投受方法によれば、、第3回及び第4回で上述した従来の機勝半導体を設定がある信号を方法の場合と同様に、半導体を仮乃至暦Aaからの信号Sを半導体を仮乃至暦Abに伝送させる限場で行わせることができる。

しかしながら、第1回に示す本発明による積置半導体装置における信号授受方法の場合、半導体基板乃至暦Aa及びAb間の信号Sの授受を、半導体基板乃至暦Aaに設けた半導体発光

また、半導体受光素子Hは、半導体基板乃至 層Ab上の、積層体Cの厚さ方向に半導体発光 素子Gを通って延長している線上の位置に設け るを可とする。

そして、半導体発光素子Gからの伝写光S'を、半導体受光素子Hに、積度体Cの上述した 領域Fを透過させて入射させる。

以上が、本発明による積層半導体装置における信号投受方法の実施例である。

このような本発明による積層半導体装置にお

なお、第1回においては、半導体発光素子Gを設けている半導体基板乃至圏Aaが、半導体受光素子Hを設けている半導体基板乃至圏Abないでは、半導体の大型は、半導体を設けている半導体が、半導体の大型は、上に位置している場合でも、上がでたと回様の作用効果が得られることは明らな

あろう。

その他、本発明の精神を睨することなしに、 種々の変型、変更をなし得るであろう。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明による積層半導体装置における信号授受方法を示す略線図である。

第2図は、本発明及び従来の積層半導体装置 における信号授受方法の適用されている積層半 導体装置を示す略線図である。

第3因及び第4回は、従来の機層半導体装置における信号授受方法を示す略線図である。

S′ --- --- 信号光

Wab ... ... ... 金度配線

出額人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士 田 中 正 拾写



